

令和2年度総会ならびに第110回委員会

日 時 令和2年2月4日(火) 13:30-16:30

場 所 日本弘道会ビル 8F 会議室
東京都千代田区西神田3丁目1-6 TEL: 03-3234-4213

プログラム

13:30-14:00 総会

14:00-16:30 委員会

14:00-14:45 栗田工業株式会社 川勝 孝博 先生
「水処理における膜分離技術と電気化学技術」

14:50-15:35 日本原子力研究開発機構 久保 真治 先生
「高温ガス炉の特長と熱化学水素製造法 IS プロセスの研究開発」

15:45-16:30 産業技術総合研究所 増田 佳丈 先生
「水溶液中でのセラミックスナノ構造体形成」

17:15- 懇親会 (参加費: 7,000円)
魚酒場ピン 神保町 (東京都千代田区神田神保町2-20 ワカヤギビル 1F)

*本会は本会員のみでの参加となります。参加希望の方は1/30(木)迄に事務局宛にメールにてお知らせ下さい。